# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-325169

(43)Date of publication of application: 10.12.1996

51)Int.CI.

CO7B 59/00 A61K 49/00 A61K 51/00 CO7H 5/02 // CO7M 5:00

21)Application number : 07-335025

(71)Applicant: NKK CORP

22)Date of filing:

22.12.1995

(72)Inventor: OSAKI KATSUHIKO

YAMAZAKI SHIGEKI **ENDOU YOSHITAKE** 

KADOWAKI TAKUYA

TOMOI MASAO

30)Priority

riority number: 07 71526

Priority date: 29.03.1995

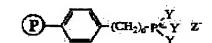
Priority country: JP

# 54) PRODUCTION OF ORGANIC COMPOUND LABELED WITH FLUORINE RADIOISOTOPE

57) Abstract:

'URPOSE: To produce a [18F]-labeled organic compound in high yield nd at a low cost while keeping high collection efficiency of a [18F]uoride ion by using a phosphonium resin.

ONSTITUTION: A labeled organic compound of the formula 18FR is roduced by (A) contacting a below mentioned resin with a [18F]uoride ion-containing water to collect a [18F]-fluoride ion on the resin, 3) activating the collected [18F]-fluoride ion by contacting the resin ith the first polar neutral solvent and (C) contacting the treated resin ith a solution containing a substrate of the formula XR (X is a ucleophobic leaving group; R is an alicyclic or an aromatic hydrocarbon roup) dissolved in the second polar neutral solvent to react the ubstrate with [18F]-fluoride ion. The resin used in the process A is xpressed by the formula [the ring P is a crosslinked alkylstyrene alide- styrene copolymer carrier; Y is an alkyl; Z is a counter ion; (n) is n integer of 1-7] and the content of the phosphonium salt is 0.5-.6mmol/g. Further, at least one of the solvents is preferably cetonitrile.



EGAL STATUS

Date of request for examination]

30.11.1999

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the xaminer's decision of rejection or application onverted registration]

dismissal

Date of final disposal for application]

24.09.2003

Patent numbër

Date of registration]

Number of appeal against examiner's decision of

ejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-325169

(43)公開日 平成8年(1996)12月10日

(51) Int. Cl. 6	識別記号	FI
CO7B 59/00	7419-4H	C07B 59/00
A61K 49/00		A61K 49/00 C
51/00		CO7H 5/02
CO7H 5/02		A61K 49/02 C
// CO7M 5:00		
		審査請求 未請求 請求項の数6 〇L (全13頁)
(21)出願番号	特願平7-335025	(71)出願人 000004123
		日本鋼管株式会社
(22)出願日	平成7年(1995)12月22日	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
		(72)発明者 大崎 勝彦
(31)優先権主張番号		東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日
(32)優先日	平7 (1995) 3 月29日	本鋼管株式会社内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者 山崎 茂樹
		東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日
		本鋼管株式会社内
		(72)発明者 遠藤 善丈
		東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日
		本鋼管株式会社内
		(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦
		最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】フッ素放射性同位元素標識有機化合物の製造方法

## (57)【要約】

【目的】高い ['『F] フッ化物イオンの捕集率を維持しつつ、収率が高く且つ経済的な'『F標識有機化合物の製造方法を提供する。

【構成】下式で示され且つホスホニウム塩の含有量が 0.5ないし1.6mmol/gの範囲内である樹脂に ['"F] フッ化物イオン含有水を接触させて、樹脂に ["F] フッ化物イオンを捕集させる。次に、樹脂にアセトニトリルを接触させて ['"F] フッ化物イオンを活性化する。樹脂に1,3,4,6-テトラー〇ーアセチルー2-〇ートリフルオロメタンスルホニルー $\beta$ -D-マンノピラノースをアセトニトリルに溶解した溶液を接触させて ['"F] フッ化物イオンと反応させて ['"F] ー2-フルオロ-2-デオキシ-D-グルコースを得る。 ["K1]



P は、架橋プロモブチルスチレン ースチレン共重合担体を示す。 【特許請求の範囲】

【請求項1】下式で示されるフッ素放射性同位元素標識 有機化合物の製造方法であって、

" F - R

(式中、Rは脂環式炭化水素基または芳香族炭化水素基である)

下式で示され且つホスホニウム塩の含有量が0.5ないし1.6mmol/gの範囲内である樹脂に[''F]フッ化物イオン含有水を接触させて、前記樹脂に[''F]フッ化物イオンを捕集させる工程、

【化1】

$$P \longrightarrow (CH_2)_{\text{ff}} P \stackrel{Y}{\leftarrow} Y z^{\text{T}}$$

## P は、架橋ハロゲン化アルキル スチレンースチレン共重合担体

(式中、Yはアルキル基を表し、2は対イオンを表し、 nは1ないし7の整数を表す)

前記樹脂に第1極性中性溶媒を接触させて前記[''F]フッ化物イオンを活性化する工程、および、

前記樹脂に下式で示される基質を第2極性中性溶媒に溶解した溶液を接触させて前記基質および['「F]フッ化物イオンを反応させる工程

X - R

(式中、Xは離核性脱離基を表し、Rは上記と同じ意味を示す)を具備することを特徴とするフッ素放射性同位元素標識有機化合物の製造方法。

【請求項2】 樹脂をカラムに充填した状態で使用する 請求項1記載のフッ素放射性同位元素標識有機化合物の 30 製造方法。

【請求項3】 離核性脱離基Xが、Rが脂環式炭化水素基である場合にはトリフレート基であり、Rが芳香族炭化水素基である場合にはニトロ基またはトリフレート基である請求項1記載のフッ素放射性同位元素標識有機化合物の製造方法。

【請求項4】 [''F] -2-フルオロ-2-デオキシー D-グルコースの製造方法であって、

下式で示され且つホスホニウム塩の含有量が0.5ないし1.6mmol/gの範囲内である樹脂に[''F]フ 40ッ化物イオン含有水を接触させて、前記樹脂に[''F]フッ化物イオンを捕集させる工程、

【化2】

## P は、架橋ハロゲン化アルキル スチレン-スチレン共重合担体

(式中、Yはアルキル基を表し、Zは対イオンを表し、

nは1ないし7の整数を表す)

前記樹脂に第1極性中性溶媒を接触させて前記 ['『F] フッ化物イオンを活性化する工程、および、

前記樹脂に 1, 3, 4, 6 - テトラ - O - アセチル - 2 - O - トリフルオロメタンスルホニル -  $\beta$  - D - マンノピラノースを第 2 極性中性溶媒に溶解した溶液を接触させて ['『F] フッ化物イオンと反応させる工程を具備することを特徴とする ['『F] - 2 - フルオロ - 2 - デオキシ - D - グルコースの製造方法。

10 【請求項 5】 樹脂をカラムに充填した状態で使用する 請求項 4 記載の ['・F] -2-フルオロ-2-デオキシ -D-グルコースの製造方法。

【請求項6】 第1極性中性溶媒および第2極性中性溶媒の少なくとも一方がアセトニトリルである請求項4記載の ['\*F] -2-フルオロ-2-デオキシ-D-グルコースの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、フッ素放射性同位 20 元素標識有機化合物の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】医療用画像診断技術の一つであるポジトロン断層検査法で使用されるポジトロン放射断層撮影(Positron Emission Tomography)(以下、PETという)システムにおいて、フッ素放射性同位元素標識有機化合物(以下、'\*F標識有機化合物という)が利用されている。

【0003】従来、'\*F標識有機化合物R-'\*Fは、次式(1)で表される求核置換反応を利用して製造される。

R-X+''F'→R-''F'+X' (1) この反応において、['\*F]フッ化物イオン('\*F')は、'\*O-濃縮水をターゲットとして陽子ピームを照射することにより、['\*F]フッ化物イオン含有水として得ることができる。しかし、濃縮水は高価であるため['\*F]フッ化物イオン含有水から'\*O-濃縮水を回収し、再利用することが必要である。

【0004】装置化のための'〇-濃縮水の回収を考慮した'「F標識有機化合物の合成方法として次のような方法が報告されている。

(1) Appl. Radiat. Isot. Vol. 4 1, No. 1, pp. 49-55 (1990)

['\*F] フッ化物イオン含有水を陰イオン交換樹脂に通して一旦['\*F] フッ化物イオンを捕集して、'\*〇-濃縮水を回収する。次に、陰イオン交換樹脂に捕集された['\*F] フッ化物イオンを、炭酸カリウムを含む水溶液により溶離する。その後、相間移動触媒としてアミノポリエーテル(クリプトフィックス222)を加え、蒸発乾固することにより['\*F] フッ化物イオンを活性化する。この残渣に基質R-Xを含んだ溶液を加えて求核置

換反応を行なわせる。この方法によれば、捕集率>95%、反応収率40-55%、合成時間<1hであると報告されている。

(2) J. Labelled Compd. Radip ha. 26 (1989)

[''F] フッ化物イオン含有水を、4-アミノピリジニウム樹脂に通して [''F] フッ化物イオンを捕集し、''〇ー濃縮水を回収する。その後、この [''F] フッ化物イオンを捕集した樹脂にアセトニトリルあるいはジメチルスルホキシドを通すことにより、 [''F] フッ化物イオンを活性化した。次に、この樹脂に、基質R-Xを含んだ溶液を数回往復させて求核置換反応を行う。この方法によれば、捕集率75-90%、基質が脂肪族の場合の反応収率40-65%、基質が芳香族の場合の反応収率20-35%であることが報告されている。

【0005】この方法で使用されている4-アミノビリジニウム樹脂とは、4-(N, N-ジアルキル)アミノビリジンとクロロメチルポリスチレン:ジビニルベンゼンコポリマー(いわゆる「メリフィールド樹脂」)とをアセトニトリル中で加熱することにより合成される。

[0006] (3) Nucl. Med. Bio. Vol. 17, No. 3, pp. 273-279 (1990)

['\*F]フッ化物イオン含有水を上述の4-アミノピリ ジニウム樹脂と繊維状陽イオン交換樹脂の混合床に通し て['\*F]フッ化物イオンを捕集させ、 水を回収する。その後、アセトニトリルをこの混合床に 通すことにより ['F] フッ化物イオンを活性化させ る。次いで、活性化された['\*F]フッ化物イオンを捕 集した混合床に基質R-Xを含んだ溶液を通して、求核 30 置換反応を行う。この方法によれば、4-アミノピリジ ニウム樹脂および繊維状陽イオン交換樹脂の混合比が 4:1であるとき、捕集率約66%、反応収率約77% であり、4-アミノピリジニウム樹脂および繊維状陽イ オン交換樹脂の混合比が6:1のとき、捕集率約95 %、反応収率約61%、合成時間40分であることが報 告されている。ここで、使用されている4-アミノピリ ジニウム樹脂は、4-(4-メチル-1-ピペリジノ) ピリジンとクロロメチルポリスチレン:2%架橋ジビニ ルベンゼンコポリマービーズ(いわゆる「メリフィール 40 ド樹脂」) (塩素含有量1.2等量/g) とをアセトニ トリル中で加熱して合成したものであることが明記され ている。

# [0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の方法(1)によれば、反応操作の手順が多く、合成に長時間かかるため、その間に「Fが崩壊(半減期:109.7分)してしまい、「F標識化合物の収量が低くなる。また、相間移動触媒に毒性があるアミノポリエーテルが使用されている。このため、注射薬として使用する50

にはその毒性が問題となり、アミノポリエーテルの除去 操作が必要となる。

【0008】これに対して、上述の方法(2)および(3)は、相間移動触媒に上述のように4-アミノピリジンをメリフィールド樹脂に結合させた4-アミノピリジニウム樹脂を使用しているため、活性基であり、有毒な4-アミノピリジニウムは系外に流出することがない。また、蒸発乾固やアミノポリエーテルの除去の必要が無いため、方法(1)に比べて工程数を軽減し、合成時間を短縮することができる。

【0009】方法(2)および(3)では、4-アミノ ピリジニウム樹脂に基質を含む極性溶液(以下、基質含 有極性溶液という)を十分に接触させる必要がある。こ のため、4-アミノピリジニウム樹脂をカラム容器に充 填し、このカラム容器に基質含有極性溶液を通してい る。例えば、方法(2)では、基質含有極性溶液をカラ ム内で数回往復させている。一方、方法(3)は、カラ ム容器の形状を改良し、基質含有極性溶液をカラムに1 回通している。

20 【0010】しかしながら、メリフィールド樹脂は、上述の(3) Nucl. Med. Bio. Vol. 17, No. 3, pp. 273-279 (1990) に記載されているように、塩素原子の含有量が約1.2mmol/gである。従って、このメリフィールド樹脂を用いて調製された4-アミノピリジニウム樹脂のピリジニウム塩の含有量は、約1.2mmol/gになる。ピリジニウム塩は親水基であるため、この4-アミノピリジニウム樹脂は親水性が高く、極性が高い溶媒で膨潤を起こす。一方、極性が低い溶媒を通した場合には樹脂は収縮を起こす。

【0011】このように4-アミノビリジニウム樹脂は溶媒の極性に応じて膨潤状態が変化する。カラムに充填した樹脂が膨潤を起こすと、このカラムに溶液を通す際に背圧が高くなり、流動性が悪化する。一方、樹脂が収縮を起こすと、カラム効率の低下を引き起こす。

【0012】上述の文献(3)では、4-アミノビリジニウム樹脂の流動特性を改善するために、繊維状陽イオン交換樹脂をカラムに添加している。しかし、繊維状陽イオン交換樹脂の添加により、製造コストが高くなる。また、繊維状陽イオン交換樹脂の配合割合を低く、すなわち4-アミノビリジニウム樹脂の配合割合を高くし、[''F]フッ化物イオンの捕集率を高くすると、基質との反応に寄与しない[''F]フッ化物イオンが結合した樹脂の比率が高くなり、反応収率が低下する欠点がある。

【0013】以上説明したように、従来の方法(1)~(3)は何れも十分に高い収率で「F標識有機化合物の製造を行うことができない。本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、高い「「F]フッ化物イオンの捕集率を維持しつつ、収率が高く且つ経済的な「F標識

有機化合物の製造方法を提供する。

[0014]

【課題を解決するための手段】本発明は、第1に、下式 で示されるフッ素放射性同位元素標識有機化合物の製造 方法であって、

18 F - R

(式中、Rは脂環式炭化水素基または芳香族炭化水素基 である)

下式で示され且つホスホニウム塩の含有量が0.5ない し1.6mmol/gの範囲内である樹脂に['F]フ 10 ッ化物イオン含有水を接触させて、前記樹脂に[ '\*F] フッ化物イオンを捕集させる工程、

[0015]

[化3]

## 架橋ハロゲン化アルキル スチレンースチレン共軍合担体

【0016】(式中、Yはアルキル基を表し、Zは対イ オンを表し、nは1ないし7の整数を表す)

前記樹脂に第1極性中性溶媒を接触させて前記['\*F] フッ化物イオンを活性化する工程、および、前記樹脂に 下式で示される基質を第2極性中性溶媒に溶解した溶液 を接触させて前記基質および['\*F]フッ化物イオンを 反応させる工程

X - R

(式中、Xは離核性脱離基を表し、Rは上記と同じ意味 を示す)を具備することを特徴とするフッ素放射性同位 30 元素標識有機化合物の製造方法を提供する。

【0017】また、本発明は、第2に、['\*F]-2-フルオロー2ーデオキシーDーグルコースの製造方法で あって、下式で示され且つホスホニウム塩の含有量が 0. 5ないし1. 6 mm o 1/g の範囲内である樹脂に ['\*F] フッ化物イオン含有水を接触させて、前記樹脂 に['\*F]フッ化物イオンを捕集させる工程、

[0018]

[化4]

【0019】(式中、Yはアルキル基を表し、Zは対イ オンを表し、nは1ないし7の整数を表す)

前記樹脂に第1極性中性溶媒を接触させて前記['\*F] フッ化物イオンを活性化する工程、および、前記樹脂に 1, 3, 4, 6-テトラ-O-アセチル-2-O-トリ 50 フルオロメタンスルホニル-β-D-マンノピラノース を第2極性中性溶媒に溶解した溶液を接触させて [' F] フッ化物イオンと反応させる工程を具備するこ とを特徴とする ['\*F] -2-フルオロ-2-デオキシ -D-グルコースの製造方法を提供する。

[0020]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について 詳細に説明する。本発明で使用する樹脂(以下、ホスホ ニウム樹脂という) は、下式に示す通りである。

[0021]

【化5】

$$P \longrightarrow (CH_2)_{f} R \stackrel{Y}{\leftarrow} Y z^{-1}$$

(式中、Yはアルキル基を表し、Zは対イオンを表す) このホスホニウム樹脂において、ホスホニウムは炭素数 1ないし7のアルキレンを介してスチレンの4位に結合 している。このアルキレンは、具体的には、プチル、ヘ プチルである。ホスホニウムに結合する基Yは、フェニ ル基またはアルキル基であり、置換または非置換の何れ でも良い。ここで、アルキル基は、例えば、炭素数が1 ~ 4 個の範囲内であり、さらに具体的には、ブチルであ る。

【0022】対イオンZは、ホスホニウムイオンと共に 塩を形成する1価もしくは2価の陰イオンであり、例え ば、/炭酸イオン(CO,, )/炭酸水素イオン(HC O<sub>1</sub>.) 等である。

【0023】ホスホニウム塩が結合する樹脂本体は、架 橋ハロゲン化アルキルスチレン-スチレン共重合担体で ある。この共重合担体は、ジビニルベンゼンにより架橋 して三次元構造をとっている。ジピニルベンゼンは、共 重合担体の1~4重量%である。

【0024】ホスホニウム樹脂は、ホスホニウム塩を樹 脂全体に対して0.5~1.6mmol/gの割合で含 有する。ホスホニウム塩の含有量が1.6mmol/g を越えると、樹脂の親水性が高すぎるため、樹脂の膨潤 40 が起こるからであり、0.5mmol/g未満の場合に は、['\*F] フッ化物イオンの補収率が大幅に低下する 不都合を生じるからである。ホスホニウム塩の含有量 は、特に1.5mmol/gが好ましい。

【0025】本発明のホスホニウム樹脂は、次のように して合成される。まず、水にゼラチン、ホウ酸、ポリア ミンスルホンーA(ジアリルアンモニウムー二酸化硫黄 共重合体) および亜硝酸ナトリウムを溶解したものを水 酸化ナトリウムでアルカリとし、懸濁重合用水相を調製 する。次に、スチレン、4-プロモブチルスチレン、4 - クロロメチルスチレンのような4-ハロゲン化アルキ

ルスチレンおよびジビニルベンゼンの混合物にアゾビス イソプチロニトリルを溶解して有機相を調製する。上述 の水相および有機相を混合して懸濁重合により、スチレ ンー4-ハロゲン化アルキルスチレン架橋ポリマーを得

【0026】この後、スチレン-4-ハロゲン化アルキ ルスチレン架橋ポリマーおよびトリーnープチルホスフ ィンのようなトリアルキルホスフィンを適当な溶媒中で 窒素雰囲気下で加熱しながら攪袢する。冷却後、分離お よび洗浄し、次いで、イオン転化してホスホニウム樹脂 10 を塩の形で得ることができる。

【0027】このホスホニウム樹脂の合成方法におい て、懸濁重合用の有機相を調製する際に、スチレン、4 - ハロゲン化アルキルスチレンおよびジビニルベンゼン の配合割合を変更することにより、樹脂のホスホニウム 塩の含有量を変更可能である。

【0028】本発明の方法では、上述のホスホニウム樹 脂を用いて、'\*F標識有機化合物の製造を行う。まず、 ['\*F] フッ化物イオン含有水を用意する。 ['\*F] フ ッ化物イオン含有水は、例えば、「〇一濃縮水

(['\*O] H<sub>1</sub>O) をターゲットとして陽子ビームを照 射することにより、 ['\*O] 酸素イオンを ['\*F] フッ 化物イオンに変換して得られる。従って、['\*F]フッ 化物イオン含有水は、'\*〇-濃縮水を含有する。

【0029】次に、必要に応じて、ホスホニウム樹脂を カラム容器に充填する。このホスホニウム樹脂を充填し たカラム容器(以下、単にカラムという)に ['゚F] フ ッ化物イオン含有水を通す。これにより、['\*F]フッ 化物イオン含有水がホスホニウム樹脂に接触し、

['\*F] フッ化物イオン含有水中の['\*F] フッ化物イ オンが、対イオンZと入れ換わってホスホニウムイオン と塩を形成し、ホスホニウム樹脂に捕集される。この結 果、カラムからは、 [' \* F] フッ化物イオンをほとんど 含有しない'\*〇-濃縮水が流出する。この'\*〇-濃縮水 は、再び ['\*F] フッ化物イオンの生成に利用され る、

【0030】この後、カラムに第1極性中性溶媒を通し て、ホスホニウム樹脂に捕集された ['\*F] フッ化物イ オンを活性化する。第1極性中性溶媒は、例えば、アセ トアミド、アセトニトリルまたはジメチルスルホキシド 40 である。

【0031】次に、基質X-Rを第2極性中性溶媒に溶 解した溶液をカラムに通し、 〔'『F〕フッ化物イオ ンと基質の反応を行わせる。基質X-Rは、離核性脱離 基Xおよび環式炭化水素基Rからなる。環式炭化水素基 Rは、置換または非置換の、脂環式炭化水素基および芳 香族炭化水素基を包含する。脂環式炭化水素基は、例え ば、シクロパラフィン残基等の同素環式脂肪族炭化水素 基、または、糖残基等の複素環式脂肪族炭化水素基のい ば、フェニル基のような同素環式芳香族炭化水素基、ま たは、フラン残基等の複素環式芳香族炭化水素基が挙げ られる。

【0032】離核性脱離基Xは、環式炭化水素基Rに応 じて適宜選択して使用される。例えば、環式炭化水素基 Rが脂環式炭化水素基である場合には、離核性脱離基X はトリフレート基(-ОТ f) である。一方、例えば、 環式炭化水素基Rが芳香族炭化水素基である場合には、 離核性脱離基Xはニトロ基またはトリフレート基であ る。

【0033】基質X-Rは、具体的には、1,3,4, 6-テトラー〇-アセチル-2-〇-トリフルオロメタ ンスルホニルーβ-D-マンノピラノースまたは6-ニ トロピペロナールである。

【0034】基質X-Rを溶解する第2極性中性溶媒 は、例えば、アセトアミド、アセトニトリルまたはジメ チルスルホキシドである。基質X-Rを第2極性中性溶 媒に溶解した溶液を、ホスホニウム樹脂に接触させる と、基質X-Rおよび['\*F]フッ化物イオンの間で上 記式(1)に示す求核置換反応が起こる。その後、加水 分解反応を行なわせる。反応終了後、例えば、分離精製 等の後処理を行い、'『F標識有機化合物 ('『F-X) が

【0035】本発明の'「F標識有機化合物の製造方法の 目的化合物は、例えば、['\*F] -2-フルオロ-2-デオキシ-D-グルコース(以下、['"F] FDGとい う) である。['\*F] FDGを製造する場合には、基質 として1,3,4,6-テトラ-O-アセチル-2-O ートリフルオロメタンスルホニルーβ-D-マンノピラ ノースが使用される。

【0036】以上説明したように、本発明の'\*F標識有 機化合物の製造方法は、ホスホニウム塩の含有量が0. 5ないし1.6mmol/gの範囲内であるホスホニウ ム樹脂を使用している。このホスホニウム樹脂は、親水 基であるホスホニウム塩の密度が低いため、親水性が低 い、すなわち親油性(疎水性)が高い。このため、ホス ホニウム樹脂に捕集された ['\*F] フッ化物イオン (活 性点) の近傍での水分子量が減少し、反応性に優れた試 薬アニオンが生成する。また、ホスホニウム樹脂の親油 性が高いと基質X-Rの樹脂内への拡散が円滑に行われ る。これらの結果、'\*F標識有機化合物の反応収率が向 上する。

【0037】また、このホスホニウム樹脂は親水性が低 いため、水、アセトニトリル、ジメチルスルホキシド等 の極性溶媒に対する膨潤度が低い。例えば、従来の市販 のメリフィールド樹脂から合成した4-アミノピリジニ ウム樹脂(活性基;ピリジニウム塩含有量1.2mmo 1/g)の溶媒取込量は、アセトニトリルの場合0.6 g/gであり、水の場合1.1g/gである。これに対 ずれであっても良い。一方、芳香族炭化水素基は、例え 50 して、本発明の活性基としてホスホニウム塩を0.5~

20

30

1. 6.mmol/gの範囲内で含有ずるホスホニウム樹 脂の溶媒取込量は、アセトニトリルの場合0.3g/g 以下であり、水の場合0.5g/g以下である。また、 ホスホニウム樹脂の上のホスホニウム塩の密度が低いの で極性溶媒の流動を妨げる立体障害が少ない。このた め、カラムの背圧の上昇が防止され、極性溶媒の流動性 が良好である。また、ホスホニウム樹脂は収縮も起き難 いため、カラム効率の低下も起こし難い。このようにホ スホニウム塩の含有量が0.5ないし1.6mmol/ gの範囲内であるホスホニウム樹脂は、取り扱い易く、 カラム容器に充填して使用するのに適している。さら に、繊維状陽イオン交換樹脂を使用する必要が無いので 製造コストを低減できる。また、繊維状陽イオン交換樹 脂の混合による収率低下のおそれもない。

【0038】以上説明した通り、本発明の『F標識有機 化合物の製造方法は、ホスホニウム塩含有量が0.5な いし1.6mmol/gの範囲内であるホスホニウム樹 脂を用いる。これにより、当該樹脂の活性点の近傍での 反応性を高め、基質の樹脂内への拡散を円滑にすること により、反応収率を向上することができる。この結果、 基質を樹脂を充填したカラムに1回通過させるだけで高 い収率で'\*F標識有機化合物を得ることができる。ま た、ホスホニウム塩含有量が低いため、当該樹脂は親水 性が低いので、極性溶媒による膨潤および収縮を防止 し、極性溶媒の流動性を改善できる。この結果、高い[ 「F]フッ化物イオンの捕集率を維持し、カラム効率を 向上できる。また、繊維状陽イオン交換樹脂を添加する 必要が無いので製造コストを低減することができる。

【0039】より具体的には、本発明の'F標識有機化 合物の製造方法により、例えばPET用の重要な ['\*F]フッ化物イオンで標識した放射性薬品(具体的 には、['\*F] FDG等)を経済的に製造することがで きる。

[0040]

【実施例】以下、本発明の実施例を詳細に説明する。 実施例1

ホスホニウム塩含有量約0.6mmol/gである、下 式(3)で示されるホスホニウム樹脂(3)の炭酸水素 塩(活性基:トリプチルホスホニウム、対イオン2:炭 酸水素イオン、n=1)をJ. Am. Chem. So c. 1981, 103, 3821-3828 (198

0) 記載の方法に従って以下のように作成した。 [0041]【化6】

$$P \xrightarrow{\text{CH}_2 - P_1^{+} - P_2^{+} - P_3^{-} + P_3^{-}} HCO_3^{-}$$
(3)

【0042】600mlの水にゼラチン2.0g、ホウ 酸7.4g、ポリアミンスルホン-A(日東紡績製)2 0g、亜硝酸ナトリウム 0. 4gを溶解したものに、p H9まで25%水酸化ナトリウム水溶液を加えて懸濁重 合用の水相を調製した。43.1gのスチレン、7.6 gのp-クロロメチルスチレン、4.7gの工業用ジビ ニルベンゼンの混合物に0.46gのアゾピスイソブチ ロニトリルを溶解した有機相と前記水相を1リットルの 三つロフラスコに入れ、窒素雰囲気下、70℃、約40 0 r pmの撹拌条件下、16時間重合させた。反応終了 後、得られたポリマービーズをガラスフィルター上に分 離し、水、アセトンで十分洗浄した後70℃で減圧乾燥 し、10%のp-クロロメチルスチレン単位を含む4% ジビニルベンゼン架橋ポリマーを収率84%で得た。得 られたビーズ状の架橋ポリマー40g、トリーnープチ ルホスフィン10.9g、1.2-ジクロロプロパン2 50mlを500mlの三つロフラスコに入れ、窒素雰 開気下環流温度で20時間撹拌した。冷却後ろ過でポリ マービーズを分離し、アセトン、メタノールで十分洗浄 した後、70℃で減圧乾燥して、ホスホニウム樹脂

(3) の塩化物(対イオン2;塩化物イオン) 45.4 gを得た。この生成物の塩化物イオンを J. Am. Ch em. Soc. 103. 3821 (1981) に記載さ れているホルハルト法により滴定し、ホスホニウム塩の 含有量を求めたところ、0.59mmol/gであっ た。このホスホニウム塩含有量 0.59 mm o 1/gの ホスホニウム樹脂(3)の塩化物を、1.0M炭酸水素 ナトリウムで濯ぐことにより塩化物イオンを炭酸水素イ オンに転化して、ホスホニウム樹脂(3)の炭酸水素塩 を得た。得られたホスホニウム樹脂(3)の炭酸水素塩 40 の物理的データは以下のようであった。

[0043]

IR:ν (cm<sup>-1</sup>) 3079.80 3058.59 3025.80 3002.66 2925.52 2854.17 1941.99 1870.64 1803.14 1743.36 1629.57 1602.58 1492.65 1450.22 1375.01 1184.09 1155.17 1095.38 1070. 31 1027. 89 973. 89 906. 39 836. 96 757. 90 700.04 539.98

3079.80	芳香族C-H伸縮振動		2854.17	
3058.59	·		1941.99	倍音振動または結合振動吸収帯
3025.80			1870.64	
2925.52	メチレンC-H伸縮振動	50	1803.14	

1743.36

1602.58 芳香環伸縮による面内骨格振動

1492.65

1450.22

1400~800 指紋領域

757.90 芳香族 C - H面外変角振動

700.04

・P-CH、由来の特性吸収

C-P伸縮振動 780 ~760

・鎖状CH、由来の特性吸収

C-H伸縮振動 2940~2915

2885~2845

骨格振動 725 ~720

 $730 \sim 725$ 

・C-CH、由来の特性吸収

C-H変角振動

1470~1435

12

元素分折:

[0044]

【表1】

10

	С	H	P	0
割合(重量%)	87.11	7.97	0.04	3.38

【0045】上述のホスホニウム樹脂(3)の炭酸水素 塩30mgを充填したカラムに37ギガベクレルの['\* F] フッ化物イオン含有水4mlを通し、「''F] フッ 化物イオンを捕集させた。捕集率は約99%であった。 その後、アセトニトリル2.5mlを2回通すことによ り['\*F]フッ化物イオンを活性化した。次に1,3, 4, 6-テトラー〇-アセチルー2-〇-トリフルオロ 20 メタンスルホルー $\beta$ -D-マンノピラノ-ス20mgを 1m1のアセトニトリルに溶解した溶液を、100℃に 加温した活性化されたホスホニウム樹脂(3)を充填し たカラムに通過させることにより求核置換反応を行っ た。その後、1 M塩酸 1 m l を添加し、1 1 0 ℃で約 1 0分間加水分解した。得られた生成物を塩酸除去用のイ オン遅延樹脂(バイオラドAG11A8)に通して、塩 酸を除去して、精製'『FDCを得た。'『FDGの分析 は、液体クロマトグラフィーにより行った。カラムには Lichrosorb-NH, (登録商標:メルク社 製)を、溶離液にはアセトニトリル/水(95:5)混 合液を用いて、流速1m1/分で行った。[' F] FD Gの溶出時間は3.9分であり、J Nucl Med 27:235-238 (1986) に示されたデータ と一致していた。合成時間は約33分、収率は約71% であった。なお、収率は下式に従って求めた。

【0046】収率(%) = [生成物の'\*F放射能総量] / [反応前の'\*F放射能総量] × 100 実施例2

ホスホニウム塩含有量約1.6mmol/gである、式 40 (3)で示されるホスホニウム樹脂(3)の炭酸水素塩 (活性基;トリプチルホスホニウム、対イオンZ;炭酸水素イオン、n=1)をJ.Am.Chem.Soc. 1981,103.3821-3828(1980)記載の方法に従って以下のように作成した。

【0047】600mlの水にゼラチン2.0g、ホウ

酸7.4g、ポリアミンスルホン-A(日東紡績製)2 0g、亜硝酸ナトリウム 0.4gを溶解したものに、p H9まで25%水酸化ナトリウム水溶液を加えて懸濁重 合用の水相を調製した。32.7gのスチレン、22. 8gのp-クロロメチルスチレン、4.7gの工業用ジ ビニルベンゼンの混合物に0.50gのアゾビスイソブ チロニトリルを溶解した有機相と前記水相を1リットル の三つロフラスコに入れ、窒素雰囲気下、70℃、約4 00 r pmの撹拌条件下、16時間重合させた。反応終 了後、得られたポリマービーズをガラスフィルター上に 分離し、水、アセトンで十分洗浄した後70℃で減圧乾 燥し、30%のプロモプチルスチレン単位を含む4%ジ ビニルベンゼン架橋ポリマーを収率73%で得た。得ら れたビーズ状の架橋ポリマー40g、トリーn-ブチル ホスフィン30.2g、1,2-ジクロロプロパン25 0mlを500mlの三つロフラスコに入れ、窒素雰囲 気下還流温度で20時間撹拌した。冷却後ろ過でポリマ ーピーズを分離し、アセトン、メタノールで十分洗浄し た後、70℃で減圧乾燥して、ホスホニウム樹脂(3) の塩化物(対イオンZ;塩化物イオン)58.6gを得 た。この生成物の臭化物イオンをJ. Am. Chem. Soc. 103, 3821 (1981) に記載されてい るホルハルト法により滴定し、ホスホニウム塩の含有量 を求めたところ、1.57mmol/gであった。

【0048】このホスホニウム塩含有量1.57mmo 1/gのホスホニウム樹脂(3)の塩化物を、1.0M 炭酸水素ナトリウムで濯ぐことにより塩化物イオンを炭酸水素イオンに転化して、ホスホニウム樹脂(3)の炭酸水素塩を得た。得られたホスホニウム樹脂(3)の炭酸水素塩の物理的データは以下のようであった。

元素分析:

[0049]

【表2】

	С	Н	P	0
割合(重量%)	85.91	7. 71	0.11	4.33

F]フッ化物イオン含有水4mlを通し、['F]フッ 化物イオンを捕集させた。捕集率は約99%であった。 その後、アセトニトリル2.5mlを2回通すことによ り['\*F]フッ化物イオンを活性化した。次に1,3, 4, 6-テトラ-〇一アセチル-2-〇-トリフルオロ xタンスルホルー $\beta$ ーDーマンノピラノース20mgを 1mlのアセトニトリルに溶解した溶液を、100℃に 加温した活性化されたホスホニウム樹脂(3)を充填し たカラムに通過させることにより求核置換反応を行っ た。その後、1M塩酸1mlを添加し、110℃で約1 10 50rpmの撹拌条件下、16時間重合させた。反応終 0分間加水分解した。得られた生成物を塩酸除去用のイ オン遅延樹脂(パイオラドAG11A8)に通して、塩 酸を除去して、精製'「FDGを得た。'「FDGの分析 は、液体クロマトグラフィーにより行った。カラムには Lichrosorb-NH』(登録商標;メルク社 製)を、溶離液にはアセトニトリル/水(95:5)混 合液を用いて、流速1m1/分で行った。 ['\*F] FD Gの溶出時間は3.9分であり、J Nucl Med 27:235-238 (1986) に示されたデータ と一致していた。合成時間は約35分、収率は約73% 20 であった。

## 【0051】 実施例3

ホスホニウム塩含有量約0.7mmo1/gである、下 式(4)で示されるホスホニウム樹脂(4)の炭酸塩 (活性基;トリプチルホスホニウム、対イオン2;炭酸 イオン、n=4) を、J. Am. Chem. Soc. 1 981, 103, 3821-3828 (1980) 記載 の方法に従って以下のように作成した。

[0052]

$$\underbrace{P} \underbrace{\hspace{1.5cm} \overset{n-C_4H_9}{\leftarrow} \hspace{1.5cm} \text{CO}_3^2}_{\text{CO}_4H_9} \underbrace{\hspace{1.5cm} \text{CO}_3^2}_{\text{CO}_4H_9}$$

(4)

# スチレン共重合担体を示す。

【0053】600mlの水にゼラチン2.0g、ホウ 酸7.4g、ポリアミンスルホンーA(日東紡績製)2 0g、亜硝酸ナトリウム 0.4gを溶解したものに、p H9まで25%水酸化ナトリウム水溶液を加えて懸濁重 合用の水相を調製した。89. 9gのスチレン、23. 9gの4-プロモプチルスチレン、4.7gの工業用ジ ビニルベンゼンの混合物に 0.99gのアゾビスイソブ チロニトリルを溶解した有機相と前記水相を1リットル の三つロフラスコに入れ、窒素雰囲気下、70℃、約4 了後、得られたポリマービーズをガラスフィルター上に 分離し、水、アセトンで十分洗浄した後70℃で減圧乾 燥し、10%のプロモプチルスチレン単位を含む2%ジ ビニルベンゼン架橋ポリマーを収率78%で得た。

14

【0054】得られたピーズ状の架橋ポリマー20g、 トリーn-プチルホスフィン10.0g、塩化ペンゼン (クロロベンゼン) 250mlを500mlの三つロフ ラスコに入れ、窒素雰囲気下100℃で30時間撹拌し た。冷却後ろ過でポリマービーズを分離し、アセトン、 メタノールで十分洗浄した後、70℃で減圧乾燥して、 ホスホニウム樹脂(4)の臭化物(対イオン2;臭化物 イオン)23.2gを得た。この生成物の臭化物イオン &J. Am. Chem. Soc. 103, 3821 (1 981) に記載されているホルハルト法により滴定し て、ホスホニウム塩の含有量を求めたところ、0.68 mmol/gであった。

【0055】このホスホニウム塩含有量0.68mmo 1/gのホスホニウム樹脂(4)の臭化物を、1.8M 炭酸カリウムで濯ぐことにより臭化物イオンを炭酸イオ 30 ンに転化して、ホスホニウム樹脂(4)の炭酸塩を得 た。

【0056】得られたホスホニウム樹脂(4)の炭酸塩 の物理的データは以下のようであった。

	IR:ν (cm²)	3079.80 3058.	59 3025.80	3002.66	2925.52	2854.17	
		1941.99 1870.	64 1803.14	1743.36	1629.57	1602.58	
		1492.65 1450.	22 1375.01	1184.09	1155.17	1095.38	
		1070.31 1027.	89 973.89	906.39	836.96	757.90	
	•	700.04 539.	98				
3079.80	芳香族C-H伸縮振動		1602.58	:	芳香環伸	縮による面内	骨格振動
3058.59			1492.65				
3025.80			1450.22				
2925.52	メチレンC-H伸縮振動		1400~80	00	指紋領域		
2854.17			757.90	差	5香族 C −	·H面外変角	辰動

倍音振動または結合振動吸収帯 700.04 1941.99 1870.64 ・P-CH,由来の特性吸収 C-P伸縮振動 1803.14  $780 \sim 760$ 1743.36 ・鎖状CH,由来の特性吸収

15

C-H伸縮振動 2940~2915

2885~2845

骨格振動 725 ~720

730 ~725

・C-CH、由来の特性吸収

C-H変角振動 1470~1435

元素分析:

[0057]

【表3】

	С	н	P	0
割合(重量%)	86.04	7. 95	0.04	2.01

【0058】上述のホスホニウム樹脂(4)の炭酸塩2 0mgを充填したカラムに37ギガベクレルの['F] フッ化物イオン含有水4m1を通し、['\*F] フッ化物 イオンを捕集させた。捕集率は約99%であった。その 後、アセトニトリル2.5mlを2回通すことにより[ 「F] フッ化物イオンを活性化した。次に1,3,4, 6-テトラー〇-アセチルー2-〇-トリフルオロメタ ンスルホニルー $\beta$ -D-マンノピラノース20mgを1 m I のアセトニトリルに溶解した溶液を、100℃に加 温した活性化されたホスホニウム樹脂(4)を充填した カラムに通過させることにより求核置換反応を行った。 その後、1 M塩酸 1 m l を添加し、1 1 0 ℃で約 1 0 分 20 間加水分解した。得られた生成物を塩酸除去用のイオン 遅延樹脂 (バイオラド社製AG11A8) に通して、塩 酸を除去して、精製 ['\*F] FDGを得た。 ['\*F] F DGの分析は、液体クロマトグラフィーにより行った。 カラムにはLichrosorb-NH。(登録商標; メルク社製)を、溶離液にはアセトニトリル/水(9 5:5) 混合液を用いて、流速1m1/分で行った。 【0059】['\*F] FDGの溶出時間は3.9分であ D. J Nucl Med 27:235-238 (1 986)に示されたデータと一致していた。合成時間 は、約35分、収率は約78%であった。

# 【0060】実施例4

ホスホニウム塩含有量約1.6 mmol/gである、下式(5)で示されるホスホニウム樹脂(5)の炭酸水素塩(活性基;トリプチルホスホニウム、対イオン2;炭酸水素イオン、n=4)をJ.Am.Chem.Soc.1981,103,3821-3828(1980)記載の方法に従って以下のように作成した。【0061】

[化8]

(5)

P は、架橋プロモブチルスチレン ースチレン共重合担体を示す。

		<del></del>	· — —	
	С	H	P	0
割合(重量%)	86.51	7. 91	0.11	4.51

【0062】600m1の水にゼラチン2.0g、ホウ 10 酸 7.4g、ポリアミンスルホン-A (日東紡績製) 2 0g、亜硝酸ナトリウム0.4gを溶解したものに、p H9まで25%水酸化ナトリウム水溶液を加えて懸濁重 合用の水相を調製した。32.7gのスチレン、35. 9 gの4-プロモブチルスチレン、4.7 gの工業用ジ ピニルベンゼンの混合物に0.61gのアゾピスイソブ チロニトリルを溶解した有機相と前記水相を1リットル の三つロフラスコに入れ、窒素雰囲気下、70℃、約4 00 r pmの撹拌条件下、16時間重合させた。反応終 了後、得られたポリマービーズをガラスフィルター上に 分離し、水、アセトンで十分洗浄した後70℃で減圧乾 燥し、30%のプロモプチルスチレン単位を含む4%ジ ビニルベンゼン架橋ポリマーを収率79%で得た。得ら れたピーズ状の架橋ポリマー40g、トリーnープチル ホスフィン24.8g、1,2-ジクロロプロパン25 0mlを500mlの三つロフラスコに入れ、窒素雰囲 気下還流温度で20時間撹拌した。冷却後ろ過でポリマ ービーズを分離し、アセトン、メタノールで十分洗浄し た後、70℃で減圧乾燥して、ホスホニウム樹脂(5) の臭化物(対イオンZ;臭化物イオン)58.4gを得 た。この生成物の臭化物イオンをJ. Am. Chem. Soc. 103, 3821 (1981) に記載されてい るホルハルト法により滴定し、ホスホニウム塩の含有量 を求めたところ、1.56mmol/gであった。

【0063】このホスホニウム塩含有量1.56mmol/gのホスホニウム樹脂(5)の臭化物を1.0M炭酸水素ナトリウムで濯ぐことにより臭化物イオンを炭酸水素イオンに転化して、ホスホニウム樹脂(5)の炭酸水素塩を得た。得られたホスホニウム樹脂(5)の炭酸水素塩の物理的データは以下のようであった。

40 元素分析:

【0064】 【表4】

18

【0065】上述のホスホニウム樹脂(5)の炭酸水素 塩30mgを充填したカラムに37ギガベクレルの['\* F] フッ化物イオン含有水4mlを通し、['\*F] フッ 化物イオンを捕集させた。捕集率は約99%であった。 その後、アセトニトリル2.5mlを2回通すことによ り['「F]フッ化物イオンを活性化した。次に1,3. 4, 6-テトラ-O-アセチル-2-O-トリフルオロ メタンスルホルー $\beta$ -D-マンノピラノース20mgを 1mlのアセトニトリルに溶解した溶液を、100℃に 加温した活性化されたホスホニウム樹脂(5)を充填し 10 たカラムに通過させることにより求核置換反応を行っ た。その後、1M塩酸1mlを添加し、110℃で約1 0分間加水分解した。得られた生成物を塩酸除去用のイ オン遅延樹脂(バイオラドAG11A8)に通して、塩 酸を除去して、椿製18FDGを得た。「FDGの分析 は、液体クロマトグラフィーにより行った。カラムには Lichrosorb-NH。(登録商標:メルク社 製)を、溶離液にはアセトニトリル/水 (95:5)混 合液を用いて、流速1ml/分で行った。この液体クロ マトグラフィーの結果を図1に示す。図1から明らかな 20 ように、['\*F] FDGの溶出時間は3.9分であり、 J Nucl Med 27:235-238 (198 6) に示されたデータと一致していた。合成時間は約3 5分、収率は約84%であった。

【0066】実施例5

ホスホニウム塩含有量約1.2mmol/gである、式(6)で示されるホスホニウム樹脂の炭酸塩(活性基;トリヘプチルホスホニウム、対イオンZ;炭酸イオン、n=7)を、J.Am.Chem.Soc.1981,103,3821-3828(1980)記載の方法に30従って以下のように作成した。

[0067]

【化9】

(6)

P は、架橋プロモヘプチルスチレン ースチレン共重合担体を示す。

【0068】600mlの水にゼラチン2.0g、ホウ 酸7. 4g、ポリアミンスルホン-A(日東紡績製)2 0g、亜硝酸ナトリウム 0.4gを溶解したものに、p H9まで25%水酸化ナトリウム水溶液を加えて懸濁重 合用の水相を調製した。79.5gのスチレン、56. 2gの4-プロモヘプチルスチレン、4.7gの工業用 ジピニルベンゼンの混合物に1.17gのアゾピスイソ プチロニトリルを溶解した有機相と前記水相を1リット ルの三つロフラスコに入れ、窒素雰囲気下、70℃、約 450 r pmの撹拌条件下、16時間重合させた。反応 終了後、得られたポリマービーズをガラスフィルター上 に分離し、水、アセトンで十分洗浄した後70℃で減圧。 乾燥し、20%のプロモヘプチルスチレン単位を含む2 %ジビニルベンゼン架橋ポリマーを収率80%で得た。 【0069】得られたビーズ状の架橋ポリマー20g、 トリーn-プチルホスフィン8.6g、塩化ベンゼン2 50mlを500mlの三つロフラスコに入れ、窒素雰 囲気下100℃で30時間撹拌した。冷却後ろ過でポリ マービーズを分離し、アセトン、メタノールで十分洗浄 した後、70℃で減圧乾燥して、ホスホニウム樹脂

(6) の臭化物 (対イオン2; 臭化物イオン) 26.4 gを得た。この生成物の臭化物イオンをJ.Am.Chem.Soc.103,3821(1981)に記載されているホルハルト法により滴定して、ホスホニウム塩の含有量を求めたところ、1.20mmol/gであった。

【0070】このホスホニウム塩含有量1.20mmo 1/gのホスホニウム樹脂(6)の臭化物を、1.8M 炭酸カリウムで濯ぐことにより臭化物イオンを炭酸イオンに転化して、ホスホニウム樹脂(6)の炭酸塩を得た。

【0071】得られたホスホニウム樹脂(6)の炭酸塩の物理的データは以下のようであった。

元素分析

[0072]

【表5】

	С	н	P	0
割合(重量%)	86.34	7. 41	0.07	2.50

【0073】上述のホスホニウム樹脂(6)の炭酸塩2 0 mgを充填したカラムに37 ギガベクレルの[ $^{1}$  F] フッ化物イオン含有水4 m 1 を通し、[ $^{1}$  F] フッ化物 イオンを捕集させた。捕集率は約99%であった。その 後、アセトニトリル2.5 m 1 を2 回通すことにより[ $^{1}$  F] フッ化物イオンを活性化した。次に1,3,4,6 ーテトラ- O- アセチル- 2 - O- トリフルオロメタ ンスルホニル-  $\beta$  - D- マンノピラノ- ス20 mg を150

m 1 のアセトニトリルに溶解した溶液を、100℃に加温した活性化されたホスホニウム樹脂(6)を充填したカラムに通過させることにより求核置換反応を行った。その後、1 M塩酸1 m 1 を添加し、110℃で約10分間加水分解した。得られた生成物を塩酸除去用のイオン遅延樹脂(パイオラド社製AG11A8)に通して、塩酸を除去して、精製['「F] FDGを得た。['「F] FDGの分析は、液体クロマトグラフィーにより行った。

カラムにはLichrosorb-NHぇ(登録商標; メルク社製)を、溶離液にはアセトニトリル/水(9 5:5) 混合液を用いて、流速1m1/分で行った。[ '『F] FDGの溶出時間は3.9分であり、J Nuc l Med 27:235-238 (1986) に示さ れたデータと一致していた。合成時間は約34分、収率 は約80%であった。

# 【0074】 実施例6

ホスホニウム塩含有量約1.6mmol/gである、下 式(7)で示されるホスホニウム樹脂(7)の炭酸水素 10 塩(活性基;トリプチルホスホニウム、対イオン2;炭 酸水素イオン、n=7) をJ. Am. Chem. So c. 1981. 103, 3821-3828 (198 0) 記載の方法に従って以下のように作成した。 [0075]

【化10】

# スチレン共重合担体を示す。

【0076】600mlの水にゼラチン2.0g、ホウ 酸7. 4g、ポリアミンスルホン-A(日東紡績製)2 0g、亜硝酸ナトリウム 0. 4gを溶解したものに、p H9まで25%水酸化ナトリウム水溶液を加えて懸濁重 合用の水相を調製した。32.7gのスチレン、42. 2gの7-プロモヘプチルスチレン、4.7gの工業用

ジビニルベンゼンの混合物に0.66gのアゾビスイソ プチロニトリルを溶解した有機相と前記水相を1リット ルの三つロフラスコに入れ、窒素雰囲気下、70℃、約 400 r pmの撹拌条件下、16時間重合させた。反応 終了後、得られたポリマービーズをガラスフィルター上 に分離し、水、アセトンで十分洗浄した後70℃で減圧 乾燥し、30%のプロモブチルスチレン単位を含む4% ジビニルベンゼン架橋ポリマーを収率77%で得た。得 られたビーズ状の架橋ポリマー40g、トリーnープチ ルホスフィン18.7g、1,2-ジクロロプロパン2 501を500m1の三つロフラスコに入れ、窒素雰囲 気下還流温度で20時間撹拌した。冷却後ろ過でポリマ ービーズを分離し、アセトン、メタノールで十分洗浄し た後、70℃で減圧乾燥して、ホスホニウム樹脂 (7) の臭化物(対イオン2;臭化物イオン)58.2gを得 た。この生成物の臭化物イオンを J. Am. Chem. Soc. 103. 3821 (1981) に記載されてい るホルハルト法により滴定し、ホスホニウム塩の含有量 を求めたところ、1.55mmol/gであった。

【0077】このホスホニウム塩含有量1.55mmo 1/gのホスホニウム樹脂(7)の臭化物を1.0M炭 酸水素ナトリウムで濯ぐことにより臭化物イオンを炭酸 水素イオンに転化して、ホスホニウム樹脂 (7) の炭酸 水素塩を得た。得られたホスホニウム樹脂 (7) の炭酸 水素塩の物理的データは以下のようであった。

# 元素分析:

[0078]

【表 6 】

		С	H	P	0
鲁	恰(重量%)	85.81	7.83	0.10	4. 21

20

(7)

【0079】上述のホスホニウム樹脂(7)の炭酸水素 塩30mgを充填したカラムに37ギガベクレルの['' F]フッ化物イオン含有水4mlを通し、['\*F]フッ 化物イオンを捕集させた。捕集率は約99%であった。 その後、アセトニトリル2.5mlを2回通すことによ り['\*F] フッ化物イオンを活性化した。次に1,3, 4,6-テトラ-〇-アセチル-2-0 -トリフルオロ メタンスルホルーβ-D-マンノピラノース20mgを 1 m l のアセトニトリルに溶解した溶液を、100℃に 40 加温した活性化されたホスホニウム樹脂 (7) を充填し たカラムに通過させることにより求核置換反応を行っ た。その後、I M塩酸 1 m l を添加し、1 1 0 ℃で約 1 0分間加水分解した。得られた生成物を塩酸除去用のイ オン遅延樹脂(バイオラドAG11A8)に通して、塩 酸を除去して、精製'「FDGを得た。'「FDGの分析 は、液体クロマトグラフィーにより行った。カラムには Lichrosorb-NH: (登録商標;メルク社 製)を、溶離液にはアセトニトリル/水(95:5)混 合液を用いて、流速1m1/分で行った。

DGの溶出時間は3.9分であり、J Nucl Me d 27:235-238 (1986) に示されたデー 夕と一致していた。合成時間は約32分、収率は約85 %であった。

### 【0080】比較例1

ホスホニウム塩含有量約0.4mmol/gである、上 記式(4)で示されるホスホニウム樹脂(4)の炭酸塩 (活性基:トリプチルホスホニウム、対イオン2:炭酸 イオン、n=4) を、J. Am. Chem. Soc. 1 981, 103, 3821-3828 (1980) 記載 の方法に従って以下のように作成した。

【0081】600mlの水にゼラチン2.0g、ホウ 酸7. 4g、ポリアミンスルホン酸-A (日東紡績製) 20gおよび亜硝酸ナトリウム0.4gを溶解したもの に、pH9まで25%水酸化ナトリウム水溶液を加えて 懸濁重合用の水相を調製した。95.1gのスチレン、 12.0gの4-プロモプチルスチレン、4.7gの工 業用ジビニルベンゼンの混合物に0.93gのアゾビス ['「F] F 50 イソブチロニトリルを溶解して有機相を調製した。この

有機相と先に調製した水相を1リットルの三つロフラス コに入れ、窒素雰囲気下、70℃、約450rpmの撹 拌条件下で16時間重合させた。反応終了後、ポリマー ビーズをガラスフィルター上に分離し、水、アセトンで 充分洗浄した後70℃で減圧乾燥し、5%のブロモブチ ルスチレン単位を含む2%ジピニルベンゼン架橋ポリマ ーを収率83%で得た。

【0082】得られたビーズ状の架橋ポリマー20g、 トリーn-ブチルホスフィン27.0g、塩化ベンゼン 250mlを500mlの三つロフラスコに入れ、窒素 10 雰囲気下100℃で30時間撹拌した。冷却後ろ過でポ リマーピーズを分離し、アセトン、メタノールで十分洗 浄した後、70℃で減圧乾燥して、ホスホニウム樹脂 (4)の臭化物(対イオンZ;臭化物イオン)21.8 gを得た。この生成物の臭化物イオンを J. Am. Ch

em. Soc. 103, 3821 (1981) に記載さ れているホルハルト法により滴定して、ホスホニウム塩 の含有量を求めたところ、0.41mmol/gであっ た。

【0083】このホスホニウム塩含有量0.41mmo 1/gのホスホニウム樹脂(4)の臭化物を、1.8M 炭酸カリウムで濯ぐことにより臭化物イオンを炭酸イオ ンに転化して、ホスホニウム樹脂(4)の炭酸塩を得

【0084】得られたホスホニウム樹脂(4)の炭酸塩 の物理的データは以下のようであった。

元素分析

[0085]

【表7】

	С	Н	P	0
割合(重量%)	87.36	7. 33	0.03	1.05

【0086】上述のホスホニウム塩含有量約0.4mm ol/gであるホスホニウム樹脂(4)の炭酸塩20m 20 gを充填したカラムに37ギガベクレルの['F]フッ 化物イオン含有水4mlを通し、['\*F] フッ化物イオ ンを捕集させた。捕集率は約43%であった。

【0087】比較例2

ホスホニウム塩含有量約1.7mmol/gである、上 記式(4)で示されるホスホニウム樹脂(4)の炭酸塩 (活性基:トリプチルホスホニウム、対イオン2:炭酸 イオン、n=4) を、J. Am. Chem. Soc. 1 981, 103, 3821-3828 (1980) 記載 の方法に従って以下のように作成した。

【0088】600mlの水にゼラチン2.0g、ホウ 酸7.4g、ポリアミンスルホン酸-A(日東紡績製) 20gおよび亜硝酸ナトリウム0.4gを溶解したもの に、pH9まで25%水酸化ナトリウム水溶液を加えて 懸濁重合用の水相を調製した。69.1gのスチレン、 71. 7gの4-プロモブチルスチレン、4. 7gのエ 業用ジビニルベンゼンの混合物に1.21gのアゾビス イソプチロニトリルを溶解して有機相を調製した。この 有機相と先に調製した水相を1リットルの三つロフラス コに入れ、窒素雰囲気下、70℃、約450rpmの撹 40 拌条件下で16時間重合させた。反応終了後、ポリマー ピーズをガラスフィルター上に分離し、水、アセトンで 充分洗浄した後70℃で減圧乾燥し、30%のブロモブ

チルスチレン単位を含む2%ジビニルベンゼン架橋ポリ マーを収率85%で得た。

【0089】得られたビーズ状の架橋ポリマー20g、 トリーn-プチルホスフィン12.5g、塩化ペンゼン 250mlを500mlの三つロフラスコに入れ、窒素 雰囲気下100℃で30時間撹拌した。冷却後ろ過でポ リマーピーズを分離し、アセトン、メタノールで十分洗 浄した後、70℃で減圧乾燥して、ホスホニウム樹脂 (4) の臭化物 (対イオン2; 臭化物イオン) 30.3 gを得た。この生成物の臭化物イオンをJ. Am. Ch em. Soc. 103, 3821 (1981) に記載さ 30 れているホルハルト法により滴定して、ホスホニウム塩 の含有量を求めたところ、1.68mmol/gであっ

【0090】このホスホニウム塩含有量1.68mmo 1/gのホスホニウム樹脂(4)の臭化物を、1.8M 炭酸カリウムで濯ぐことにより臭化物イオンを炭酸イオ・ ンに転化して、ホスホニウム樹脂(4)の炭酸塩を得 た。

【0091】得られたホスホニウム樹脂(4)の炭酸塩 の物理的データは以下のようであった。

元素分析

[0092]

【表8】

	С	Н	P	0
割合(重量%)	84.11	7.72	0.13	3.93

【0093】上述のホスホニウム塩含有量約1.7mm ○ 1/gであるホスホニウム樹脂(4)の炭酸塩20m gを充填したカラムに37ギガベクレルの['\*F]フッ 化物イオン含有水4mlを通し、[''F] フッ化物イオ 50 4,6-テトラ-O-アセチル-2-O-トリフルオロ

ンを捕集させた。捕集率は約99%であった。その後、 アセトニトリル2.5mlを2回通すことにより ['\*F]フッ化物イオンを活性化した。次に1,3,

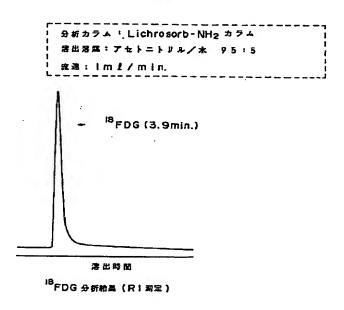
メタンスルホニルーβ-D-マンノピラノース20mgを1mlのアセトニトリルに溶解した溶液を、100℃に加温した活性化されたホスホニウム樹脂(4)を充填したカラムに通過させることにより求核置換反応を行った。その後、1 M塩酸1mlを添加し、110℃で約10分間加水分解した。得られた生成物を塩酸除去用のイオン遅延樹脂(バイオラド社製AG11A8)に通して、塩酸を除去して、精製【'F】FDGを得た。['F] FDGの分析は、液体クロマトグラフィーにより行った。カラムにはLichrosorb-NH。(登録 10

商標:メルク社製) を、溶離液にはアセトニトリル/水(95:5) 混合液を用いて、流速1ml/分で行った。[''F] FDGの溶出時間は3.9分であり、JNucl Med 27:235-238(1986)に示されたデータと一致していた。合成時間は、約36分、収率は約61%であった。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例における['\*F] FDGの液体クロマトグラフィーの結果を示す特性図。

【図1】



フロントページの続き

### (72)発明者 門脇 琢哉

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日 本鋼管株式会社内

# (72)発明者 友井 正男

神奈川県横浜市緑区鴨居6丁目14-14